

# PUBLICATION OF UNEXAMINED UTILITY MODEL APPLICATION UM Publication No. Showa·57·164600

Application No. Showa-56-50856

Filing Date: April 10, 1981

Applicant: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho

Inventor: Nobuo Matsushita

Title of the Invention: High-viscous culture apparatus Claims:

- 1. A high-viscous culture apparatus comprising a stirring impeller that extends through substantially the entirety of the inside of a culture tank, a rotational shaft that mounts thereon the stirring impeller, a gas dispersing member having a gas reservoir, at the center of which a downwardly extending opening is defined, being fixed to a lower end of the rotational shaft, and the gas reservoir defining therein a gas blow-in nozzle.
- 2. A high-viscous culture apparatus according to claim 1, wherein the stirring impeller comprises a spiral blade impeller.
- 3. A high-viscous culture apparatus according to claim 1, wherein the stirring impeller comprising an impeller having such a shape as to be expanded downward and an impeller having such a shape as to be expanded upward, both being mounted to the rotational shaft in a radial pattern.

#### Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is a plan view illustrating one embodiment of a high-viscous culture apparatus according to the present invention; Fig. 2 is a vertically cross sectional view of the same; Figs. 3 to 5 illustrate another embodiment of the high-viscous culture apparatus of the present invention, in which Fig. 3 is a vertical cross sectional view; Fig. 4 is a cross sectional view taken along a line A-A in Fig. 3; and Fig. 5 is a front view of the stirring impeller.

1: culture tank, 2: spiral blade impeller, 2a: rotational shaft, 3: gas dispersing member, 4: gas reservoir, 5: gas blow-in pipe, 6: gas blow-out hole, 7: support, 8: culture fluid, 9: stirring impeller, 9a, 9b: impellers



C12M 1/09

用新案登録願

MAH 56 # 4 H 10 H

26

お客の名

枀 者 岩 と タチャイナク ショカナド コウショウナイ 株式会社日立製作所笠戸工場内 メ生 (ほか 5

実用新案登録出願人

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目 5 番 1 号

作 所 忆 製 H (510)株式会社

博 吉 Ш

代 〒100 東京都千代田区丸の内--丁目 5 番 1 号

> 作所 辽 製 株式会社 Н

435 4221 電話東京

利 田 澊 (7237) 护理士

添附書類の目録 (1) m rů: -(2) 14 11 €(3) & 1E

(4) 実用新聚登録顛副本



考案の名称 高粘度培養装置 実用新案登録請求の範囲

- 1. 培養槽内のほぼ全面にわたって延在する提供 異を取付けた回転軸の下端に中央部に下向きに 開口したガス溜りを有するガス分散部材を固着 し、前記ガス溜り内にガス吹込ノズルを開口さ せてなることを特徴とする高粘度培養装置。
- 2. 前記提弁異をらせん帯異で構成したことを特 散とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の 高粘度培養装置。
- 3. 前記授拝異を下向きに拡大する形状の異と上向きに拡大する形状の異とを回転軸に放射状に取付けて構成したことを特徴とする実用新案登録課の高粘度培養装置。

### 考案の詳細な説明

本考案は、高粘度の培養液中に酸素富化ガスを 分散させて培養を行なり高粘度培養装置に関する ものである。

従来の培養装置においては、培養液の見かけ粘

なり

度(単位体積当りの菌体数増大により培養液の見かけ上の培度は高くなる)を10~100センチ・ポイズの低粘度に押え、ターピン製等で攪拌しながらスパージャーにより培養槽内に吹込まれる酸素富化ガスを均一に分散させていた。

d

増大するという欠点がある。また、強力な提押により培養する菌あるいは動植物の組織細胞に損傷を与え、かえって生育を抑制してしまうという欠点もある。

1

本考案は、高粘度の培養液中に酸素富化ガスを 均一に分散させると共に、提押動力を低減させる ととを目的としたものである。

本考案は、培養権内のほぼ全面にわたって延在する提择異を取付けた回転軸の下端に中央部に下向きに開口したガス溜りを有するガス分散部材を固着し、前記ガス溜り内にガス吹込ノズルを開口させたものである。

以下、本考案による高粘度培養装置の一実施例を第1回、第2回により説明すると、1は培養権、2は培養権1内のほぼ全面にわたって延在するように構成されたらせん帯翼で、サポートでを介して回転軸2aに取付けられている。3は多数のガス吹出穴6を設けて回転軸2aの下端に固着されたガス分散部材、8は培養液、5はガス溜り4内に

## 公開実用 昭和57—164600

第3図ないし第5図は本考案の他の実施例を示したもので、第1図。第2図と同部分は同符号で示し、説明を省略する。この実施例では提押異9を下向きに拡大する形状の異9aと上向きに放射状に取付ける形状の異9bとを回転軸2aに放射状に取付けておしたもので、培養液8全体を均一に提押するととができる。この実施例にかい



护制

.

•

•

-

15

-

•



ては、らせん帯翼に比べて提押翼の構造を簡略化 することができるという利点がある。

本考案は以上述べたように、培養権内のほぼ全面にわたって延在する提押翼の下部にガス分散部材を設けて、培養液中に吹込まれる酸素富化ガスを均一に分散させるようにしたものであるから、高酸素富化ガスを高粘度の培養液中に均一に分散させるととができると共に、低速回転で均一分散を行なうことができるため、提押動力を低減するとができるという効果がある。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本考案による高粘度培養装置の一実施 例を示す平面図、第2図は同じく継断面図、第3 図ないし第5図は本考案による高粘度培養装置の 他の実施例を示するので、第3図は縦断面図、第 4図は第3図のAーA断面図、第5図は提件翼の 正面図である。

1 ······ 培養槽、2 ······ 与せん帯翼、2 a ····· 回転軸、3 ····· ガス分散部材、4 ····· ガス瘤り、5 ····· ガス吹込管、6 ····· ガス吹出穴、7 ····· サポ



# 公開実用 昭和57—164600

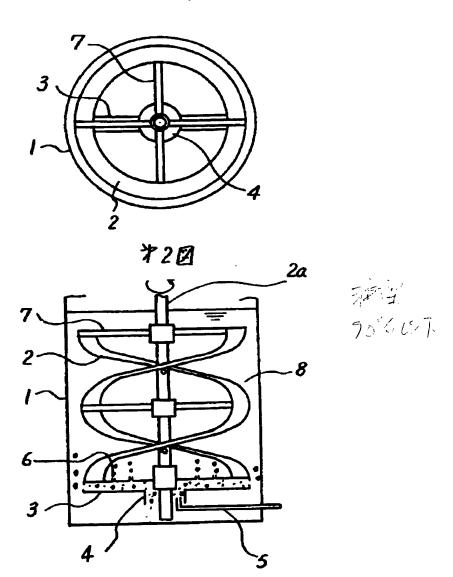
一卜、8 ······ 培養液、9 ······ 提拌買、9 a, 9 b

····· 買

代理人 弁理士 釋 田 利 可能理

To The Party

## 十1日



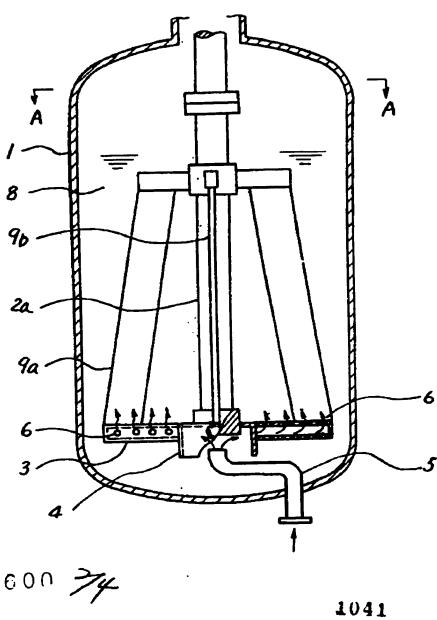
164600 /4

1040

代理人弁理士 薄田利幸

# 公開実用 昭和57 164600

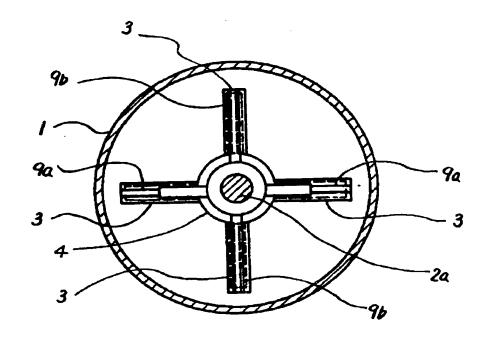
十3 团



164600

代理人弁理士 薄 田利幸

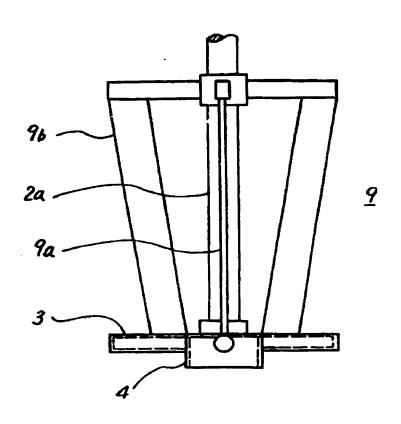
## 图



代理人种理士 薄田利幸

# 公開実用 昭和57 164600

十5回



1646004/4

1043

代理人种理士 薄 田利幸

## 前記以外の考案者、実用新案登録出願人または代理人

1/2	条	者						
	i i i i			県下	松市	イナクショ	₹豊井 ′ カザドコタ	794 香地
			株式	場内				
	民 名		フン 菓	本	E	ny D		
	住所同上		西西	クミ 海	正	浴		
	住所同上		北	47 村	92 <b>*</b>	アヤ		
	住所同上		<u>ニ</u> シ	オカ 質		02V		
	住所同上		12 石	7	雅	ta 聋		



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS .	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.